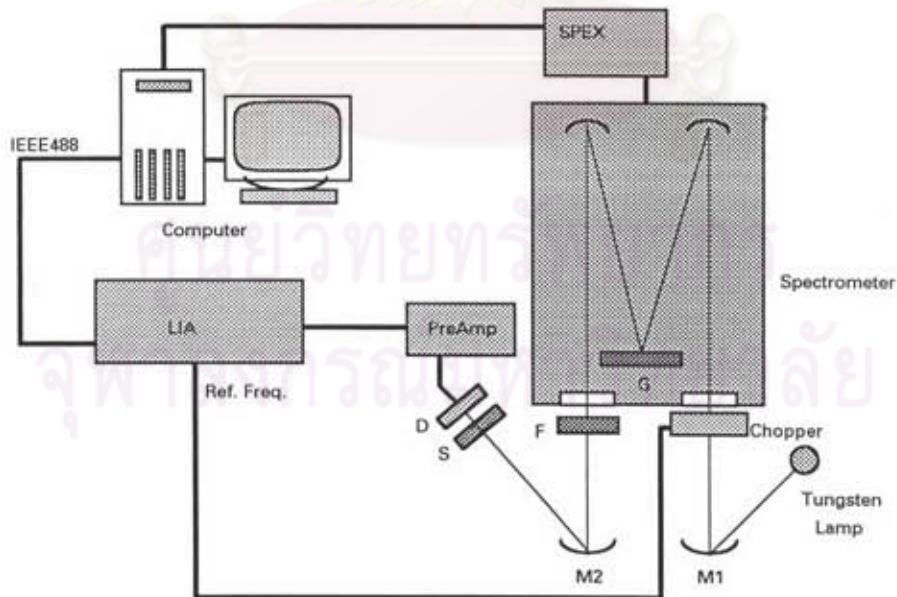


## บทที่ 4

### การทดลองและผลการทดลอง

#### 1. การทดลองวัดสมบัติการดูดกลืนแสงของฟิล์มบาง

ในการทดลองนี้เราจะวัดค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงของฟิล์มบางคอปเปอร์อินเดียมไดซัลไฟด์จัดเครื่องมือดังรูปที่ 4.1 แหล่งกำเนิดแสงเป็นหลอดทังสเตนถูกสะท้อนโดยกระจกเว้า M1 ผ่านตัวตัดแสง (chopper) เข้าไปในเครื่องสเปกโทรมิเตอร์ สะท้อนกระจกเว้าภายในมายังเกรตติง แสงที่ออกจากเกรตติงจะเป็นแถบของสเปกตรัมแล้วสะท้อนกระจกเว้าภายในอีกบานหนึ่งออกมาที่ช่องทางออก ผ่านแผ่นกรองแสงมายังกระจกเว้า M2 ทะลุฟิล์มบางที่ต้องการศึกษาออกมาที่หัววัด (detector) สัญญาณจากหัววัดจะถูกขยายด้วย Pre-Amp. ซึ่งเป็นแบบขยายกระแส (current amplifier) แล้วส่งเข้าล็อกอินแอมพลิฟาย (lock-in amplifier) ซึ่งจะขยายสัญญาณ โดยเลือกเฉพาะที่ตรงกับความถี่ของสัญญาณอ้างอิงเท่านั้น แล้วสัญญาณจะถูกบันทึกโดยคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติผ่านทางพอร์ทขนาน IEEE488

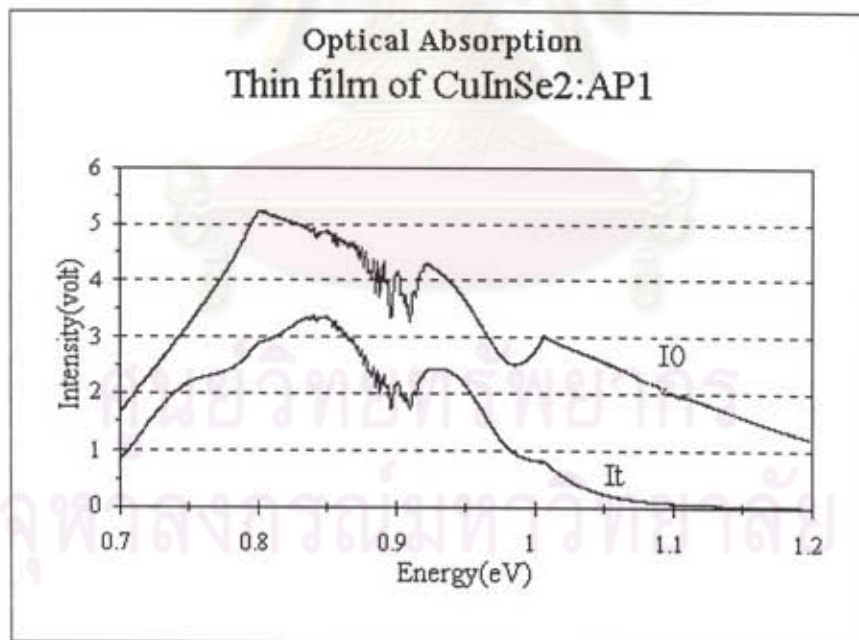


รูปที่ 4.1 แสดงการจัดระบบเครื่องมือวัดสำหรับการทดลองวัดสมบัติการดูดกลืนแสง

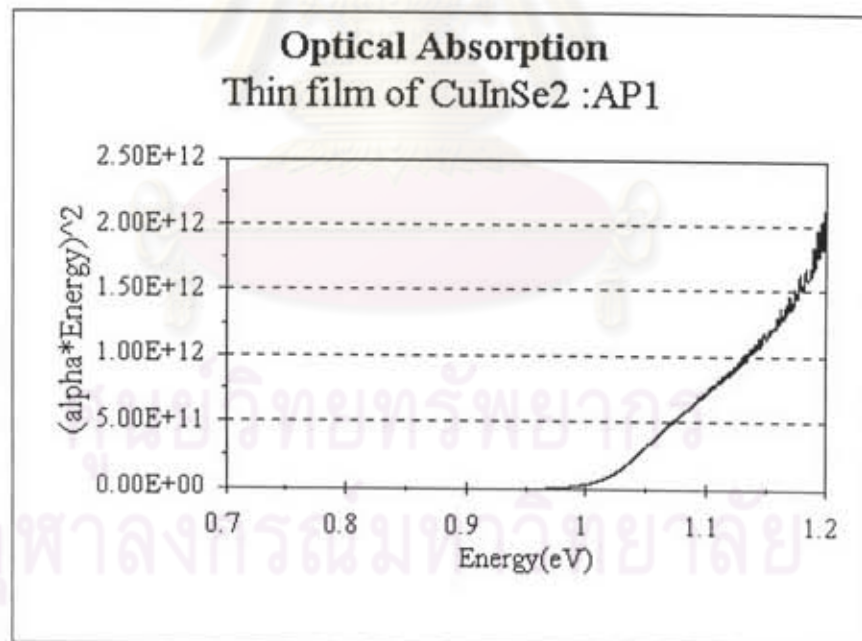
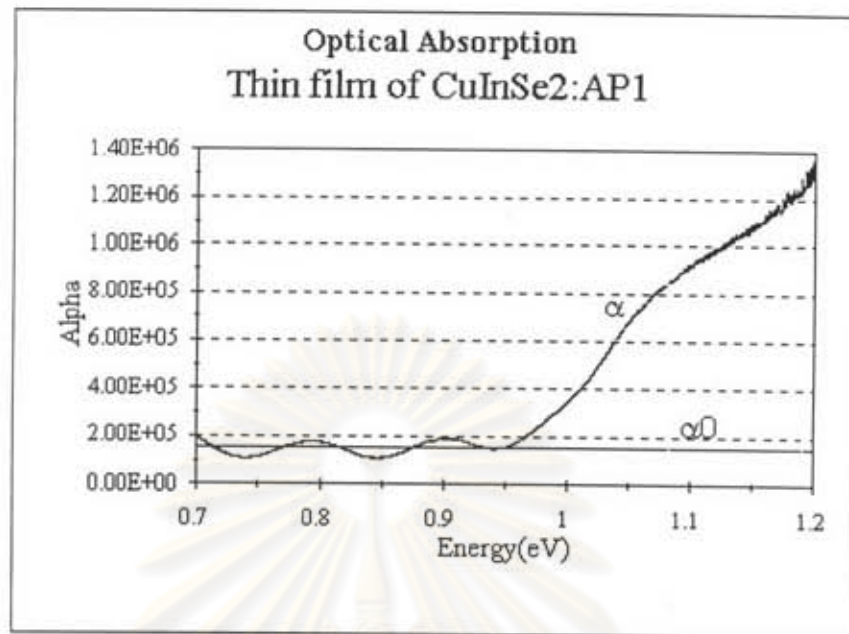
LIA	ลอคอินแอมพลิฟาย( Lock-In Amplifier )
G	เกรตติง ( grating )
S	สารตัวอย่าง
D	หัววัด
F	แผ่นกรองแสง
M1,M2,M3	กระจกเงา

### ผลการทดลองและการวิเคราะห์

ข้อมูลที่ได้จากการทดลองสำหรับฟิล์มบางคอปเปอร์อินเดียมไดซัลไฟด์แสดงในรูปที่ 4.2 (a) จะมีสเปกตรัม  $I_0$  ซึ่งเป็นสเปกตรัมของชั้นฐานรอง และสเปกตรัม  $I_t$  ซึ่งเป็นสเปกตรัมของเนื้อสารที่ฉาบ ลงบนชั้นฐานรอง เราย่นาสเปกตรัมทั้ง 2 มาคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงได้ดังรูปที่ 4.2 (b) และ (c) จะแสดงการคำนวณหาค่าช่องว่างแถบพลังงาน



(a)



รูปที่ 4.2 (a) สเปกตรัมของ  $I_0$  และ  $I_t$  (b) สเปกตรัมที่คำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง และ(c)แสดงสเปกตรัมการคำนวณหาค่าช่องว่างแถบพลังงาน

สเปกตรัมที่ได้จากการวัดได้แก่ค่า  $I_t$  และ  $I_0$  เราสามารถคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงแบบตรง(direct band gap)ตามสมการ

$$\alpha = \frac{1}{d} \ln \left( \frac{I_0}{I_t} \right)$$

และสามารถคำนวณหาค่าช่องว่างแถบพลังงานได้จากสมการ

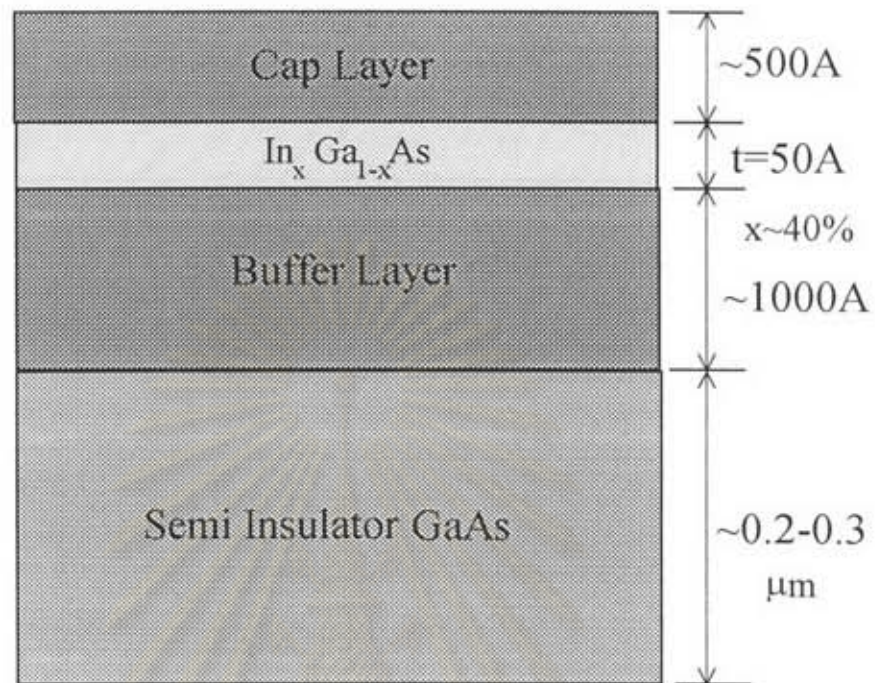
$$[(\alpha - \alpha_0)hv]^2 = A^2(hv - E_g)$$

จากผลการวัดฟิล์มบางของคอปเปอร์อินเดียมไดซัลไฟด์ที่มีความหนา  $1.5 \mu\text{m}$  เราได้ค่าช่องว่างแถบพลังงานเท่ากับ  $1 \text{ eV}$  ดังแสดงในรูปที่ 4.2 (c)

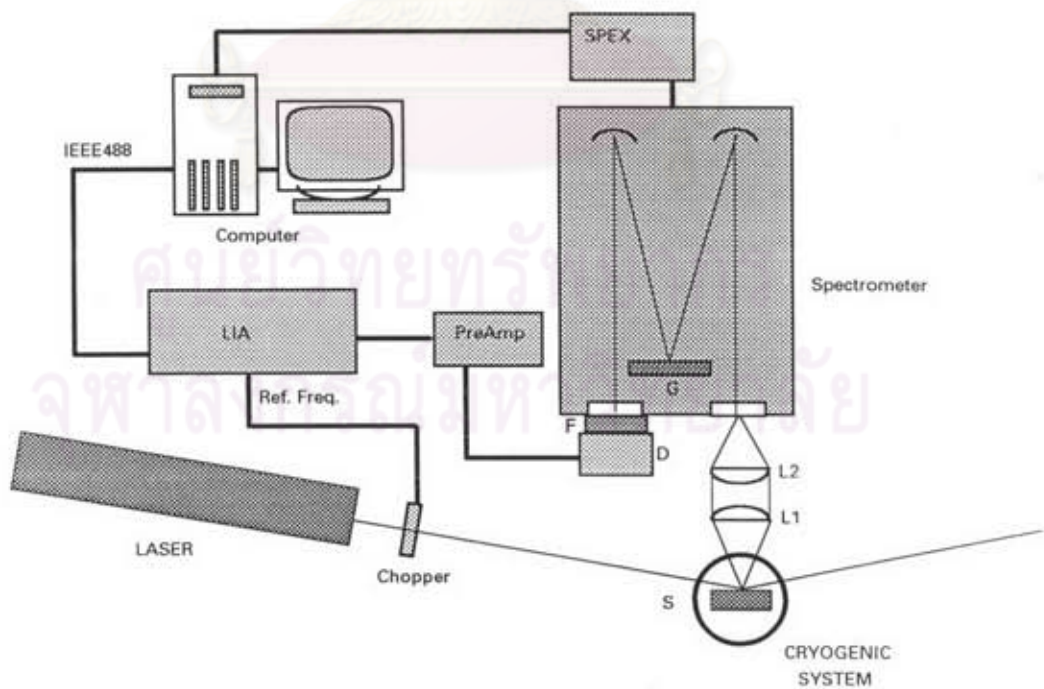
## 2. การทดลองวัดสมบัติการเรืองแสงของสารกึ่งตัวนำ

ในการทดลองโฟโตลูมิเนสเซนซ์นี้ใช้สารตัวอย่างที่เป็นควอนตัมเวลล์ จัดการทดลองดังรูปที่ 4.4 จะเห็นได้ว่าในส่วนของเครื่องมือวัดยังใช้เหมือนเดิม แต่เปลี่ยนในส่วนของการจัดการทดลองทางแสง ในการทดลองนี้เราใช้เลเซอร์เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่ไปกระตุ้นอิเล็กตรอนในควอนตัมเวลล์ ดังนั้นเราจึงต้องวาง chopper ไว้หน้าแสงเลเซอร์ จากทฤษฎีเราทราบว่าปรากฏการณ์โฟโตลูมิเนสเซนซ์จะเกิดขึ้นได้ดีที่อุณหภูมิต่ำมากๆ เราจำเป็นต้องทำการทดลองที่อุณหภูมิต่ำและอยู่ในสุญญากาศ (cryogenic system)

ลักษณะของควอนตัมเวลล์ที่นำมาใช้ในการทดลองเป็นดังรูปที่ 4.3 ซึ่งเตรียมโดยวิธี MBE (Molecular Beam Epitaxial) จากสวีเดน(รหัส QW1366) เป็น  $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$  มีจำนวนของ In เป็น 40% และ Ga 60% มีความหนาเท่ากับ 50 อังสตรอม ปลูกอยู่บนชั้นบัฟเฟอร์ (buffer layer) ซึ่งวางอยู่บนสารชั้นฐานของ SemiInsulator GaAs และปิดทับหน้าด้วยชั้นของแคป (cap layer)



รูปที่ 4.3 แสดงลักษณะโครงสร้างของควอนตัมเวลล์ที่ใช้ในการทดลอง



รูปที่ 4.4 แสดงการจัดระบบเครื่องมือวัดสำหรับการทดลองโฟโตลูมิเนสเซนส์

LIA ล็อกอินแอมพลิฟาย ( LockIn Amplifier )

G เกรตติง ( grating )

S สารตัวอย่าง

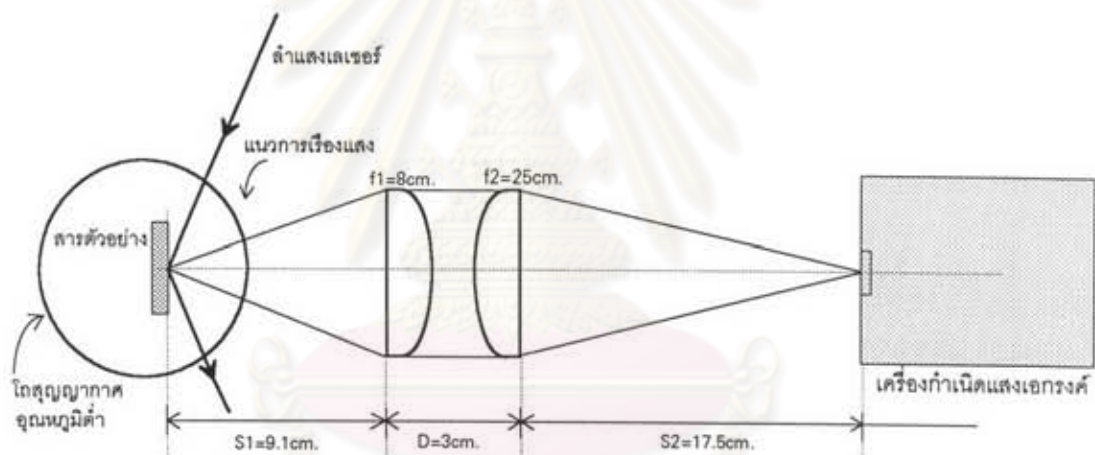
D หัววัด

F แผ่นกรองแสง

L1,L2 เลนส์รวมแสง

Cryogenic System ระบบควบคุมอุณหภูมิต่ำภายในสุญญากาศ

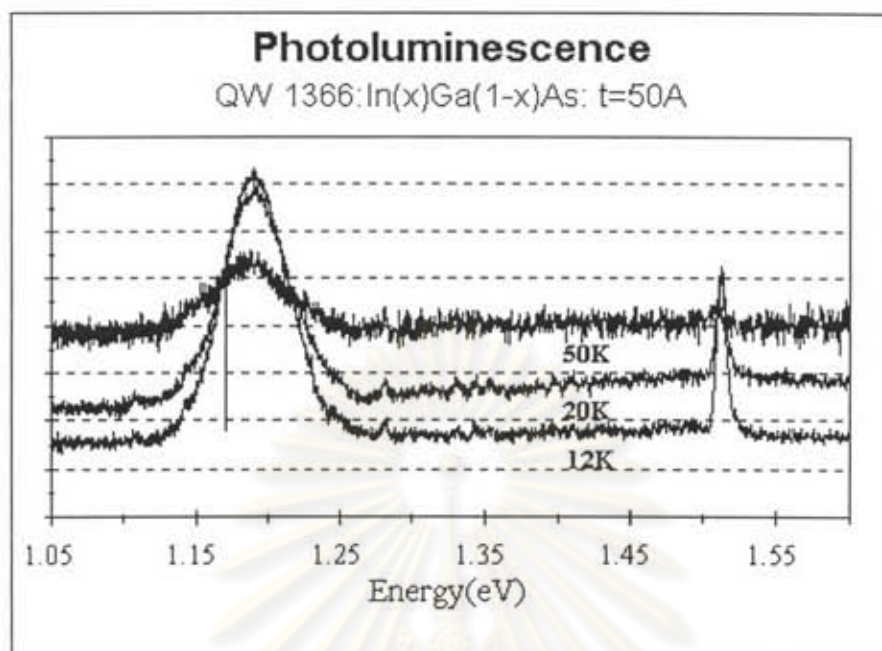
รายละเอียดของการจัดแนวลำแสงในส่วนของลำเลเซอร์และแนวของการเรียงแสงที่เกิดขึ้นแสดงดังรูปที่ 4.5



รูปที่ 4.5 แสดงการจัดแนวลำแสงสำหรับการทดลองโฟโตลูมิเนสเซนส์

### ผลการทดลองและการวิเคราะห์

ลักษณะสเปกตรัมของควอนตัมเวลล์ที่อุณหภูมิ 12 เคลวิน 20 เคลวิน และที่ 50 เคลวิน แสดงดังรูปที่ 4.6



รูปที่ 4.6 แสดงผลการทดลองโฟโตลูมิเนสเซนซ์ของควอนตัมเวลล์ที่อุณหภูมิต่างๆ

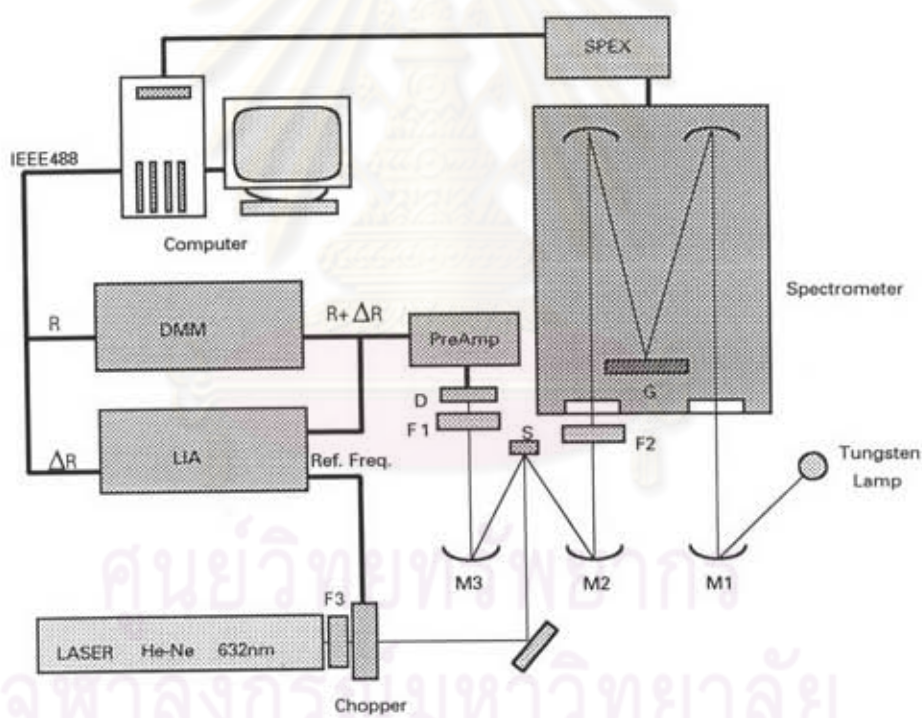
จากรูปที่ 4.6 ปรากฏยอดแหลม (peak) ที่ 1.156 eV ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับค่าช่องว่างพลังงานของ  $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$  และที่ 1.52 eV มีค่าใกล้เคียงกับช่องว่างพลังงานของ GaAs เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นขนาดของยอดแหลมลดลง ตำแหน่งของยอดแหลมเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ที่น่าสนใจคือความกว้างของยอดแหลม (bandwidth) ของ  $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$  มีค่ามากกว่าของ GaAs แสดงว่าโครงสร้างของ GaAs มีความเสถียรมากกว่า  $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$

### 3. การทดลองโฟตรีเฟลกแทนซ์

สำหรับการทดลองโฟตรีเฟลกแทนซ์จะมีแหล่งกำเนิดแสง 2 แหล่งได้แก่ แสงขาว (หลอดไส้ทั้งสเทน) เป็น probe light และแสงเลเซอร์เป็น pump light ดังนั้นในส่วนของเครื่องมือวัด จะมีดิฟฟราคชันมัลติมิเตอร์เพิ่มขึ้นอีกเครื่องหนึ่งโดยจะวัดกระแสจากแสงสะท้อนจากสารตัวอย่างที่เกิดจากแสงขาว (R) ส่วนลอกอินแอมพลิฟายจะวัดสัญญาณที่เกิดจากการกระตุ้นด้วยแสงเลเซอร์ ( $\Delta R$ ) จากรูปการทดลองจะเห็นว่า chopper วางไว้ที่หน้าลำแสงเลเซอร์ เนื่องจากสัญญาณที่เกิดจากการกระตุ้นด้วยเลเซอร์จะมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับสัญญาณจากแสงขาว

ก่อนการทดลองเพื่อให้ได้สัญญาณที่วัดได้ง่ายเราจำเป็นต้องเตรียมผิวหน้าของสารตัวอย่างโดยขัดผิวหน้าด้วยกระดาษทรายละเอียด หลังจากนั้นขัดด้วยผงขัดชนิด C มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเม็ด  $1\ \mu\text{m}$  ผงขัดชนิด A มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเม็ด  $0.3\ \mu\text{m}$  และสุดท้ายชนิด B มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเม็ด  $0.05\ \mu\text{m}$  (ดูรายละเอียดวิธีการเตรียมผิวหน้าจากงานของคุณค่าเผยแพร่ [8] )

แสงเลเซอร์ฉายตั้งฉากกับผิวของสารที่ต้องการวัดโดยให้ขนาดภาพของแสงเลเซอร์ที่ตกกระทบบนผิวของสารตัวอย่างเท่ากับพอดีกับภาพของแสงเอกรงค์ที่ออกมาจากเครื่องสเปกโทรมิเตอร์แล้วตกกระทบบนผิวสารตัวอย่าง ในกรณีที่ต้องการดูพฤติกรรมของสารตัวอย่างที่อุณหภูมิต่าง ๆ เราก็นำชิ้นสารมาติดตั้งในระบบ Cryogenic เช่นเดียวกับกรณีของการวัดสมบัติการเรืองแสง



รูปที่ 4.7 แสดงการจัดเครื่องมือสำหรับการทดลองโฟโตรีเฟลกแทนซ์



LIA	ล็อกอินแอมพลิฟาย ( LockIn Amplifier )
DMM	โวลต์มิเตอร์ ( Digital multimeter )
SPEX	เครื่องควบคุมสเปกโตรมิเตอร์
G	เกรตติง
S	สารตัวอย่าง
D	หัววัด
F1,F2,F3	แผนกรองแสง
M1,M2,M3	กระจกเว้า

### ผลการทดลองและการวิเคราะห์

ลักษณะของสเปกตรัมโฟโตรีเฟลกแทนซ์แสดงในรูปที่ 4.8 สัญญาณที่ได้จากเครื่องมือวัดได้แก่  $I_R$  จากเครื่องดิจิตอลมิเตอร์ และ  $I_{\Delta R}$  จากเครื่องล็อกอินแอมพลิฟายเราจะนำข้อมูลสัญญาณที่ได้มาคำนวณหาค่า  $\frac{\Delta R}{R}$  แล้วทำฟิตติ้ง (curve fitting) กับสมการ

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta R}{R}(\phi_1) + \frac{\Delta R}{R}(\phi_2)$$

โดยที่ 
$$\frac{\Delta R}{R}(\phi_i) = \frac{C_i \sin^{5/2} \phi_i}{\Gamma_i^{5/2}} \cos\left(\frac{5}{2}\phi_i - \theta_i\right)$$

$\theta$  phase factor

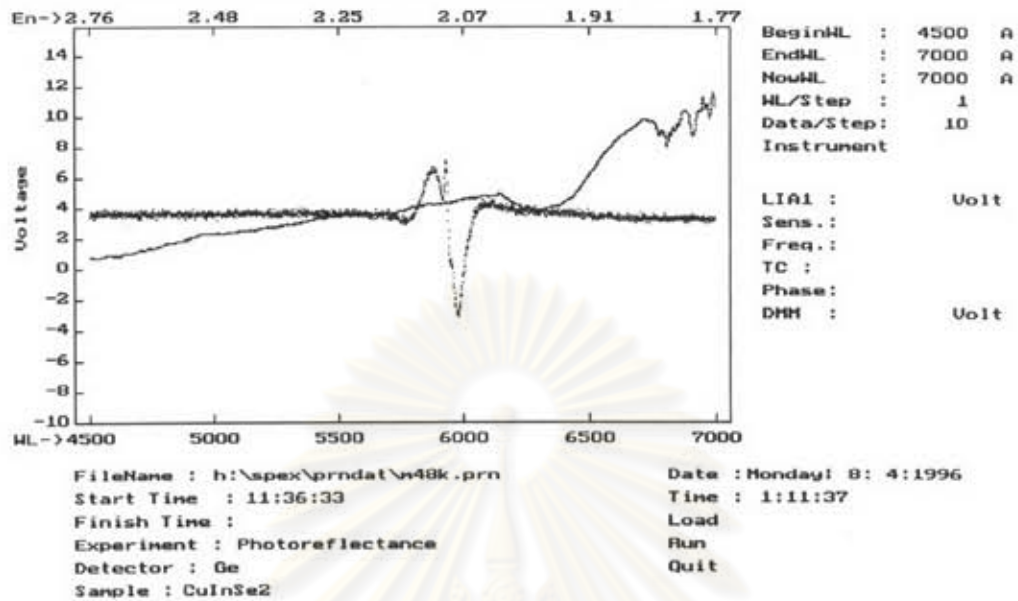
$\Gamma$  พารามิเตอร์บรอดนิง (brodening parameter)

$E_g$  ช่องว่างแถบพลังงาน (energy gap)

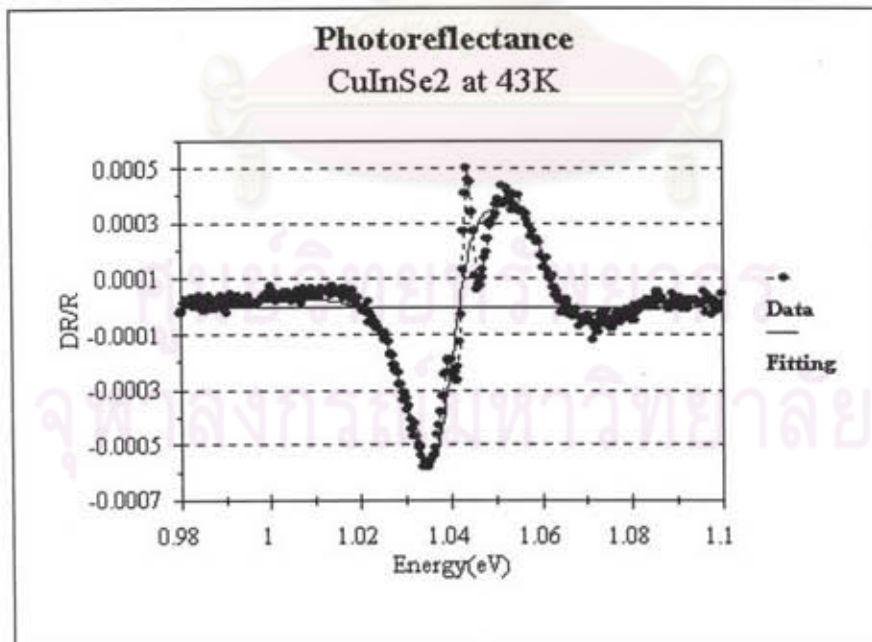
และ 
$$\phi_i = \arctan\left[\frac{\Gamma_i}{E-E_{g_i}}\right] \quad ; i = 1,2$$

เพื่อที่จะได้พารามิเตอร์  $C$  ,  $\theta$  ,  $\Gamma$  และ  $E_g$  ซึ่งพารามิเตอร์เหล่านี้จะบอกถึงลักษณะโครงสร้างของสารที่เรานำมาทดสอบ

### SPRL Spectrometer Controller



รูปที่ 4.8 ภาพแสดงสเปกตรัมโฟโตรีเฟลกแทนซ์ของคอปเปอร์อินเดียมไดซัลไฟด์ที่อุณหภูมิ 43 K บนจอยคอมพิวเตอร์



รูปที่ 4.9 แสดงสเปกตรัมของ  $\frac{\Delta R}{R}$  ที่ได้จากการทดลองและจากการคำนวณของคอปเปอร์อินเดียมไดซัลไฟด์ที่อุณหภูมิ 43 เคลวิน

ข้อมูลที่ได้จากการคำนวณมีดังนี้

$$C_1 = 1.2 \times 10^8 \quad , \quad C_2 = 3 \times 10^9$$

$$E_{g1} = 1.038262219 \quad , \quad E_{g2} = 1.058578207$$

$$\Gamma_1 = 0.012891721 \quad , \quad \Gamma_2 = 0.011884$$

$$\theta_1 = 1.636418322 \quad , \quad \theta_2 = 4.768544$$



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย